真空沉积技术



作者: 李学丹等编著

出版社: 杭州: 浙江大学出版社

出版日期: 1994.08

总页数: 242

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html) 查找全本阅读方式

真空沉积技术 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10951981.html

书名: 真空沉积技术